



ව්‍යුහය හා බන්ධන - 3

Chemistry

General Certificate of ADVANCED LEVEL

සුදු වත් එකයි
උඹ ළඟ සුදු තිබුණා...



නාද සාක්ෂියේ විශ්වාසය

කැබ්ලි

සේනානායක

B.Sc (Hon's) (U.S.J.) P.G. Dip. in Edu

ද්විතියික බන්ධන

ද්විතියික අන්තර් ක්‍රියා

අණු අතර පවතින සෑම වර්ගයකම අන්තර්ක්‍රියා, ද්විතියික අන්තර්ක්‍රියා ලෙස හැඳින්වේ. මෙවා පොදුවේ වැන්ඩර්වාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා ලෙස ද හැඳින්වේ. අන්තර් - අණුක බල වර්ග පහකට වෙන් කළ හැක.

- අයන - ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා
- ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව අන්තර් ක්‍රියා හා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
- අයන - ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා
- ද්විධ්‍රැව - ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා
- අපකීරණ බල (ලන්ඩන් බල)

වැන්ඩර්වාල්ස් බල යනු අණුක ප්‍රභේද අතර හෝ එකම අණුවක කාණ්ඩ අතර ක්‍රියාත්මක වන ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ බලයි. ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා, ද්විධ්‍රැව - ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා හා ලන්ඩන් අපකීරණ බල ඊට ඇතුළත් ය.

1) ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල

විද්‍යුත් සාණ්ඛාවයෙන් වෙනස් පරමාණු දෙකකින් බන්ධනයක් සෑදුනු පසු බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වඩා විද්‍යුත් සාණ් පරමාණුව දෙසට ඇදීම නිසා ද්විධ්‍රැවයක් ඇති වේ. එවැනි ද්විධ්‍රැවයක එක් අණුවක ධන ධ්‍රැවයක් අනෙක් අණුවේ සාණ් ධ්‍රැවයක් අතර ක්‍රියාත්මක වන ආකර්ෂණ බල මෙලෙස හැඳින්වේ.



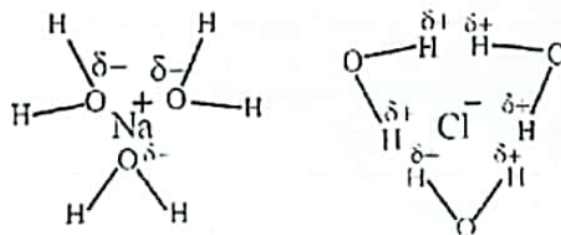
2) ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - අයන ආකර්ෂණ බල

ආරෝපණයක් දරන ධන අයනයක් හෝ සාණ් අයනයක් සහ ස්ථිර ද්විධ්‍රැවයක් අතර ඇති වන ආකර්ෂණ බල මෙලෙස හැඳින්වේ.

උදා :- NaCl ජලය තුළ දිය වීම.

ජලය NaCl ද්‍රාවණයක වූ Na^+

අයන හා Cl^- අයන ජල අණු වලින් වට වී ද්‍රාවණ අවස්ථාවේ ස්ථායීව පවතින්නේ මේ අයන-ද්විධ්‍රැව බන්ධන නිසා ය.



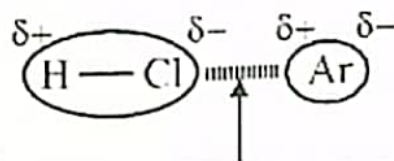
NaCl අයන හා H_2O අතර අයන-ද්විධ්‍රැව අන්තර්ක්‍රියා

- 3) ප්‍රේෂිත ද්විමූල - අයන අතර ආකර්ෂණ බල
ආරෝපණයක් දරන කාණ අයනයක් මගින් නිර්මාණය වන අණුවක් ප්‍රේරණය කළ පසු ඇති වන ප්‍රේෂිත ද්විමූලයක් අයනයක් අතර ඇති වන ආකර්ෂණ බල මෙලෙස හැඳින්වේ.
උදා :- KI තුළ I_2 දිය වීම. $\longrightarrow KI + I_2KI_3$ $I \text{ --- } I \text{ --- } I$

- 4) ස්ථිර ද්විමූල - ප්‍රේෂිත ද්විමූල ආකර්ෂණ බල
ස්ථිර ද්විමූලයක් ඇති අණුවක ස්ථිර ද්විමූලය නිසා නිර්මාණය වන අණුවක් ප්‍රේරණය වීමෙන් ඇතිවන ප්‍රේෂිත ද්විමූලයක් ස්ථිර ද්විමූලයක් අතර ඇති වන ආකර්ෂණ බල මෙලෙස හැඳින්වේ.
උදා :- ජලය තුළ I_2 දිය වීම

මෙවා ඉතා දුර්වල අන්තර් අණුක බල වන අතර, මූලීය අණුවක් මගින් නිර්මාණය වන අණුවක් හෝ පරමාණුවක් ප්‍රේරණය කිරීමෙන් මෙවා ඇති වේ. මූලීය අණුවේ ද්විමූලයේ ඇති ස්ථිති විද්‍යුත් බල හේතුවෙන් නිර්මාණය වන අණුවේ හෝ පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මූලීකරණ වේග මේ අන්තර්ක්‍රියාවල ශක්තිය $1/r^6$ ට සමානුපාතික වේග "r" යනු අණු දෙක අතර දුර වේ.

ප්‍රේෂිත ද්විමූලයේ ද්විමූල සුරැකයේ අගය නිර්මාණය වන අණුවේ හෝ පරමාණුවේ මූලීකරණය වීම හෝ මූලීය අණුවේ ද්විමූල සුරැකය මත රඳා පවතී. Ar පරමාණුව හා HCl අණුව අතර ඇති අන්තර්ක්‍රියා මෙයට නිදසුනකි.



ද්විමූල - ප්‍රේෂිත ද්විමූල අන්තර්ක්‍රියා

Q : I_2 සංයුජ ජලය තුළට වඩා KI තුළ වැඩිපුර දියවීමක් වේ. පැහැදිලි කරන්න.

ජල අණු සහ අයන අතර සෑදෙන ප්‍රේෂිත ද්විමූල - ස්ථිර ද්විමූල ආකර්ෂණ බලයට වඩා KI තුළ දියවීමේදී සෑදෙන අයන ප්‍රේෂිත ද්විමූල ආකර්ෂණ බලය ප්‍රබල නිසා $I_{2(s)}$ ජලයට වඩා KI තුළ දියවේ.

(ii) ස්වයං ප්‍රේෂිත ද්විමූල - ස්වයං ප්‍රේෂිත ද්විමූල ආකර්ෂණ බල

(iii) හයිඩ්රජන් බන්ධන

හයිඩ්රජන් බන්ධන හයිඩ්රජන් බන්ධනල ද්විමූල-ද්විමූල අන්තර් ක්‍රියා ස්වරූපයක් වන අතර සමහර හයිඩ්රජන් බන්ධන අනෙක් ද්විමූල-ද්විමූල අන්තර්ක්‍රියාවලට වඩා ($0.5 - 1.5 \text{ kJ mol}^{-1}$) ප්‍රබල වේ. බොහෝ විට හයිඩ්රජන් බන්ධනවල ශක්තිය $4 - 40 \text{ kJ mol}^{-1}$ වූ පරාසයක පැතිරී ඇත.

හයිඩ්රජන් පරමාණුව N , O හෝ F පරමාණුවකට බැඳී ඇති විට එම H මත ගොඩනැගී ඇති භාහිර ධන ආරෝපණය (δ^+) අනෙකුත් පරමාණු සමග H පරමාණුව බැඳී ඇති අවස්ථාවන්ට සාපේක්ෂ ව විශාල ය. මෙයට හේතුව H හා මෙම පරමාණු ($\text{N}, \text{O}, \text{F}$) අතර වූ විද්‍යුත්-සායනික වෙනස සාපේක්ෂව ඉහළ වීම ය. H පරමාණුව සාපේක්ෂව කුඩා නිසා ඒ ආශ්‍රිත ආංශික ධන ආරෝපණයක් ඇති විට දී පවතින ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාව ද සාපේක්ෂව ඉහළ ය. මෙලෙස δ^+ ලෙස මූලික H පරමාණු සමග, δ^- ලෙස මූලික N, O හෝ F පරමාණු ආශ්‍රිත අන්තර්ක්‍රියාව හයිඩ්රජන් බන්ධන ලෙස හැඳින්වේ. මෙසේ δ^- ලෙස ආරෝපිත N, O හෝ F පරමාණුවක් H පරමාණුවක් සමග බැඳී තිබීම අතහැර දමන විට, එය වෙනත් පරමාණුවක් වුව ද විය හැකි ය.

(උදා: CHCl_3 හි H පරමාණුව හා ඇසිටෝන් හි O පරමාණුව අතර වූ හයිඩ්රජන් බන්ධන)



විශේෂ කරුණ :

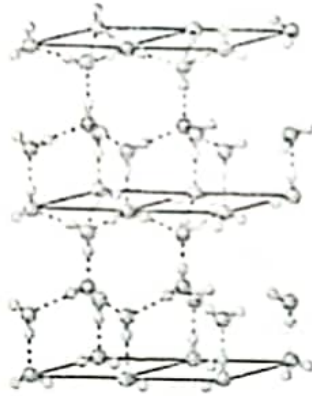
01. විවිධ H - බන්ධන ඇති වන අවස්ථා

(i) HF

(ii) CH₃OH

iii) H₂O

ජලය වැනි අණුක ද්‍රව්‍යයන්ගේ හැසිරීම හා ගුණාංග ප්‍රාචීයතා ආකෘතිය සමග ගලපා ගත හැකි ය. අයිස් හි ඝනත්වය ජලයේ ඝනත්වයට වඩා 9%ක් පමණ අඩු නිසා අයිස් ජලය මත පා වේ. සිසිල් කිරීමේ දී ජලයේ තාපජ ශක්තිය ඉවත් වන නිසා අණුවල චාලක ශක්තිය අඩු වීමෙන් 0°C දී ජලය අයිස් බවට පත් වේ. ජලය 0°C තෙක් සිසිල් කිරීමේ දී ජල අණුවල චාලක ශක්තිය අඩුවෙන්ම ජල අණුවක් වටා ඇති විය හැකි හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සංඛ්‍යාව වැඩිවීම 0°C දක්වා සිසිල් කිරීමේ දී තාපජ ශක්තිය ඉවත් වීමෙන් චාලක ශක්තිය අඩුවීම නිසා ජල අණුවක් සාදන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සංඛ්‍යාව වැඩි වී අණු ක්‍රමවත් රටාවකට ඇඟිලේ. මෙහිදී එක් එක් ජල අණුව ඒ වටා ඇති ජල අණු සමඟ උපරිම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සංඛ්‍යාවක් සාදයි.



අයිස් තුළ ඇති H_2O අණුවල සැකසීම

සෑම ජල අණුවකටම H පරමාණු දෙක මඟින් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන දෙකක් සෑදිය හැකි අතර, O පරමාණුව මත ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල දෙක යොදා ගැනීමෙන් තවත් බන්ධන දෙකක් සෑදිය හැකිය. $0^\circ C$ දී සෑම ජල අණුවක් වටාම චතුස්කලීය ආකාරයට හයිඩ්‍රජන් බන්ධන 4 බැගින් ඇතිවේ. ද්‍රව ජලයේ ඇති නිදහස් අවකාශ වලට වඩා වැඩි නිදහස් අවකාශ අයිස් වල පවතින්නේ ජල අණුවල ක්‍රමවත්ව ඇගිහීම නිසාය. මේ නිසා ද්‍රව ජලයේ වූ නිදහස් පරිමාවට වඩා 9% කින් පමණ වැඩි නිදහස් අවකාශයක් අයිස් වල ඇත. අයිස් හි ස්ථවික ව්‍යුහ ගණනාවක් ඇති අතර, ඒවායේ ස්වභාවය අදාළ සිසිලන තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී.

iv) NH_3

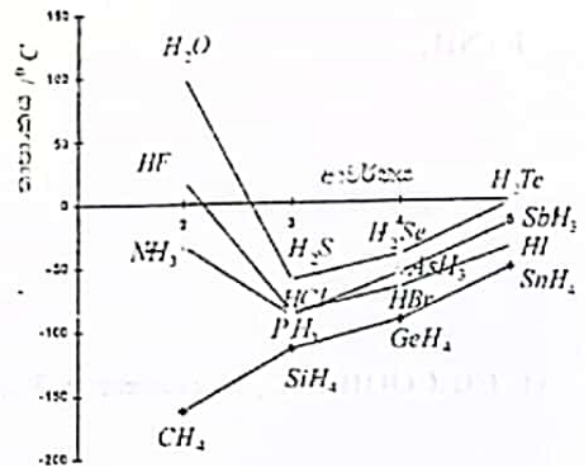
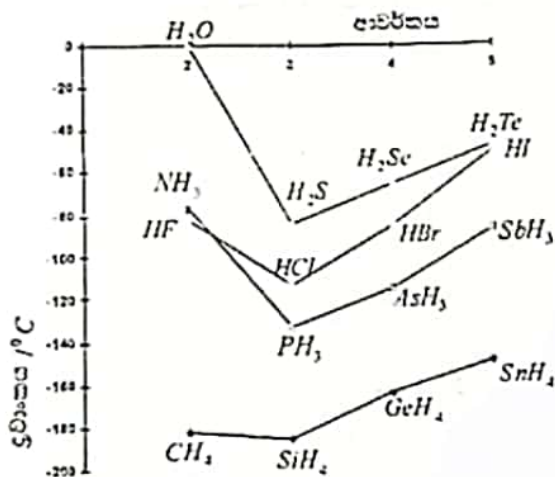
v) CH_3COOH නිරවුල්ව ප්‍රචායනය ඇති වීම

02. ඇසිටොන් ($CH_3-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-CH_3$) සහ ක්ලෝරෆෝම් ($CHCl_3$) අතර ඇතිවන H බන්ධනය දක්වන්න.

03. නයිට්‍රොජිනේල් අණු අතර H බන්ධන ඇතිවන ආකාරය

04. ඇසිටේන් සහ ජලය අතර H - බන්ධනය

ආවර්ත වල හයිඩ්‍රයිඩ් වල ද්‍රවාංක කාපාංක විචලනය



05. $\text{HCl}, \text{NO}_2, \text{CH}_4, \text{NH}_3$
ඉහත ද්‍රව්‍ය ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/ඒවාට පහත ද්‍රව්‍ය ඇති බල නිබේද ?
- i) ද්විමූල - ද්විමූල බල _____
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____
06. $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{CHCl}_3, \text{SO}_2$
ඉහත ද්‍රව්‍ය ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/ඒවාට පහත ද්‍රව්‍ය ඇති බල නිබේද ?
- i) ද්විමූල - ද්විමූල බල _____
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____
07. $\text{XeCl}_4, \text{HF}, \text{SO}_3, \text{PCl}_3$
ඉහත ද්‍රව්‍ය ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/ඒවාට පහත ද්‍රව්‍ය ඇති බල නිබේද ?
- i) ද්විමූල - ද්විමූල බල _____
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____
08. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, \text{XeCl}_2, \text{Ne}, \text{CH}_3\text{COCH}_3$
ඉහත ද්‍රව්‍ය ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/ඒවාට පහත ද්‍රව්‍ය ඇති බල නිබේද ?
- i) ද්විමූල - ද්විමූල බල _____
- ii) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____
- iii) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____

09. පහත ප්‍රභේද අතර පවතින අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල දක්වන්න.

01. $\text{H}_2\text{O}/\text{NH}_3$

02. SO_2

03. $\text{H}_2\text{O}/\text{I}_2$

04. $\text{CH}_3\text{COH}/\text{CHCl}_3$

05. $\text{I}_2(\text{s}) / \text{KI}(\text{aq})$

06. $\text{KI} / \text{H}_2\text{O}$

07. HF

08. $\text{CH}_3\text{COCH}_3/\text{H}_2\text{O}$

* දී ඇති ප්‍රභේද වල ද්‍රව්‍යාංක කාපාංක විචලනය නිර්ණය කිරීම.

10. CO_2 , N_2 , CH_4 සහ Ar වල කාපාංකය වැඩි වන ආකාරයට සකසන්න.

11. Ne , SO_2 , H_2O සහ CH_4 වල කාපාංකය වැඩි වන ආකාරයට සකසන්න.

12. NH_3 , He , SO_3 සහ O_2 වල කාපාංකය වැඩි වන ආකාරයට සකසන්න.

වගුව සරල අණු කිහිපයක තාපාංක හා ද්විමූල සුරැණ

අණුව	මවුලික ස්කන්ධය/ g mol ⁻¹	ද්විමූල සුරැණය	තාපාංකය/ °C	ප්‍රමුඛ අන්තර්ක්‍රියා වර්තය
O ₂	32	0	-183	ලන්ඩන් බල
NO	30	0.153	-152	ද්විමූල-ද්විමූල
Kr	83.8	0	-152	ලන්ඩන් බල
HBr	81	0.82	-62	ද්විමූල-ද්විමූල
Br ₂	160	0	59	ලන්ඩන් බල
ICl	162.5	1.6	97	ද්විමූල

13. ඩයිහැලජනවල තාපාංක $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ යන පිළිවෙලට වෙනස්වීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වන්නේ,
- (1) සහසංයුජ බන්ධනවල ප්‍රබලතාවය (2) ස්ථිර ද්විමූල ආකර්ෂණ බල
- (3) ලංඩන් අපකිරණ බල (4) ලෝහක බන්ධන
- (5) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
14. මින් ඉහළම තාපාංකයක් ඇත්තේ කවරකට ද?
- (1) NH₃ (2) CH₄ (3) PCl₅ (4) HF (5) LiCl
15. ජලය කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රවයක් ලෙස පැවතිය ද හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වායුවකි. මීට හේතු වන්නේ,
- (1) O - H බන්ධනය S - H බන්ධනයට වඩා ප්‍රබල වීම ය.
- (2) H₂O අණුව සතුව ස්ථිර ද්විමූල සුරැණයක් පැවතිය ද H₂S අණු සතුව ස්ථිර ද්විමූල සුරැණයක් නොමැති ය.
- (3) H₂O අණුවේ දී O පරමාණුවේ මුහුම්කරණ අවස්ථාව H₂S අණුවෙහි දී S පරමාණුවේ මුහුම්කරණ අවස්ථාවට වඩා වෙනස් ය.
- (4) O පරමාණුවේ අධික විද්‍යුත් ඍණතාව නිසා H₂O අණු අතර ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන පවතී.
- (5) ඔක්සිජන්වල අයනික අරය කුඩා අතයකි.
16. CH₃OH යන සංයෝග ද්‍රව අවස්ථාවේ සිට වාෂ්ප අවස්ථාවට පත් කිරීමේදී බිඳහෙළිය යුතු අන්තර් අණුක බල විශේෂය/විශේෂ වන්නේ,
- (1) ලංඩන් අපකිරණ බල (2) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
- (3) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හා ද්විමූල - ද්විමූල ආකර්ෂණ බල
- (4) ලංඩන් අපකිරණ බල හා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
- (5) ලංඩන් අපකිරණ බල, ද්විමූල - ද්විමූල ආකර්ෂණ බල හා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
17. ඉහළම ද්‍රවාංකයක් ඇත්තේ මින් කවරකට ද?
- (1) GeI₄ (2) KI (3) HI (4) CH₃I (5) I₂

18. ආවර්තිතා වගුවේ 17 වැනි කාණ්ඩයේ පහළට යත්ම මූලද්‍රව්‍යවල ද්‍රව්‍යාංශ ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමට හේතු වන්නේ,
- සහසංයුජ බන්ධනවල ප්‍රබලතාවය වැඩිවීමයි.
 - බන්ධනවල මූලීයතාවය වැඩිවීමයි.
 - අණුවල පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය වැඩිවීමයි.
 - විද්‍යුත්සාණතාව අඩු වීමයි.
 - බන්ධන වල මූලීයතාව අඩු වීම ය.
19. වැඩිම ලංඩන් අපකීරණ බල ප්‍රමාණයක් ඇත්තේ මින් කවරක අණු අතර ද?
- (1) H_2 (2) He (3) CH_4 (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (5) O_2
20. අඩුම සාමාන්‍ය තාපාංකයක් ඇත්තේ මින් කවරකටද ?
- i) NH_3 ii) H_2O iii) HF iv) CH_3OH v) CH_4
21. NH_3 අණු එකිනෙක අතර පවතින ප්‍රධාන අන්තර් අණුක බල විශේෂය වන්නේ .
- අපකීරණ බල (ලංඩන් බල)
 - හයිඩ්රජන් බන්ධන
 - අයන - ස්ථිර ද්විමූලීය ආකර්ෂණ
 - සහසංයුජ බන්ධන
 - ස්ථිර ද්විමූලීය - ප්‍රේරිත ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල
22. CCl_4 තුළ දියවීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්තේ මින් කවරකද ?
- i) LiBr ii) AgBr iii) NaBr iv) MgBr_2 v) IBr
23. අයන - ස්ථිර ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල පවතින පද්ධතියක් වන්නේ .
- i) NaCl(aq) ii) NaCl(s) iii) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq})$ iv) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$ v) Na(l)
24. සහ BeCl_2 තුළ පවතින බන්ධන සහ අන්තර් අණුක බල වන්නේ
- අයනික බන්ධන සහ අයන - ප්‍රේරිත ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල
 - අයනික බන්ධන සහ ලංඩන් අපකීරණ බල
 - සහසංයුජ බන්ධන සහ ස්ථිර ද්විමූලීය - ස්ථිර ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල
 - සහසංයුජ බන්ධන සහ ස්වභාවික ද්විමූලීය - ප්‍රේරිත ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල
 - සහසංයුජ බන්ධන සහ ස්ථිර ද්විමූලීය - ප්‍රේරිත ද්විමූලීය ආකර්ෂණ බල
25. හයිඩ්රජන් හේලයිඩවල සාපාංකය විචලනය වන අන්දම
- i) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ ii) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$ iii) $\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$
- iv) $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI} < \text{HF}$ v) $\text{HBr} < \text{HCl} < \text{HI} < \text{HF}$
26. මෙව්‍යයින් අඩුම සාපාංකයක් ඇත්තේ කවරකටද ?
- i) HF ii) HCl iii) HBr iv) CH_4 v) H_2SO_4
27. දුබලම අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල පවතින්නේ මින් කවරක අණු අතරද ?
- i) NH_3 ii) HI iii) H_2S iv) CH_4 v) PH_3

28. ද්‍රව අවස්ථාවේ දී මින් කවරක භෞතික ගුණ නිර්ණය කිරීම සඳහා හයිඩ්රජන් බන්ධන වැදගත් සාධකයක් නොවේද ?

- i) HI ii) H_2O iii) HF iv) H_2O_2 v) NH_3

29. පහත දැක්වෙන සංයෝග සියල්ලේ අණුක සූත්‍රය C_6H_{14} වේ. එවායින් ඉහළම කාපාංකයක් ඇත්තේ කවරකටද ?

- i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$

- iii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ iv) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_3$

v) මේ සියල්ලේම අණුක සූත්‍රය එකම වන හෙයින් කාපාංකය ද එකම වේ.

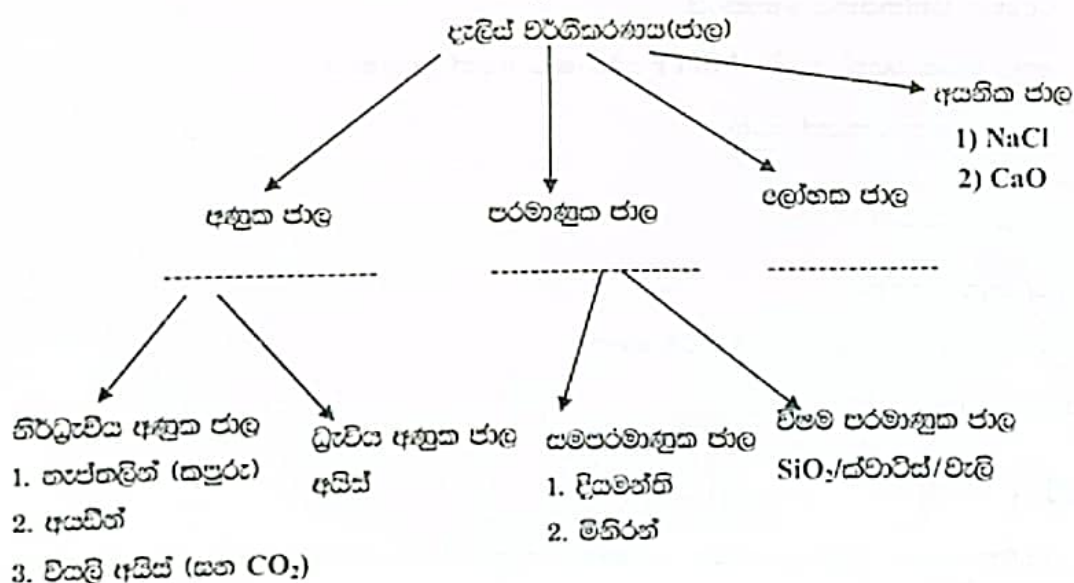
ජාල සැකසුම් (දැලිස් සැකසුම්)

පදාර්ථය නැති ඇති අංශු වන පරමාණු හෝ අණු හෝ අයන හෝ ඒවා අතර පවතින ආකර්ෂණ බල හේතු කොට ගෙන සන අවස්ථාවේ දී යම් නිශ්චිත රටාවකට පිහිටීමෙන් ඇතිවන පද්ධති ස්ථාවර දැලිස් හෙවත් ජාල ලෙස හඳුන්වයි.

ජාල වර්ග කීපයකි.

- 1) පරමාණුක ජාල
- 2) අණුක ජාල
- 3) අයනික ජාල
- 4) ලෝහක ජාල

මෙහිදී ජාලය සකසා ඇති පරමාණු හෙවත් ස්ථානගත අංශු අණුව එය හැඳින්වීම සිදු කරයි.



1) පරමාණුක ජාල

පරමාණුක ජාල වර්ග දෙකකි.

(a) සමපරමාණුක ජාල

(b) විෂම ජාතිය පරමාණුක ජාල

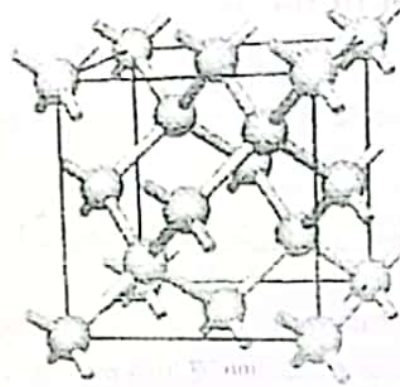
(a) සමපරමාණුක ජාල

මෙවා සජාතිය පරමාණු වලින් පමණක් සමන්විත දැලිස් වේ.

උදා :-

i) දියමන්ති

සාමාන්‍යයෙන් දියමන්ති අවර්ණ වේ. එහෙත් අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම නිසා විවිධ වර්ණ ලැබිය හැකිය.



මෙහි කැනුම් ඒකකය C පරමාණු වන අතර එය SP^3 මුහුන්කරණයට ලක් වෙමින් සෑදී ඇති ත්‍රිමාණීය යෝධ දැලිස් ව්‍යුහයටත් ලෙස දියමන්ති සැලකිය හැක.

❖ දියමන්තිවල ගුණ :-

- ඉහල ද්‍රවාංක, තාපාංක පැවතීම.
- ඉහල ඉලෙක්ට්‍රෝනස් පැවතීම.
- විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරයි.
- ඉහල දෘඩතාවයක් පවතී. (Mohr's පරිමාණය මෙන් 10 ගුණයකි.)
- ඉහල චරිතනායකයක් පවතී.

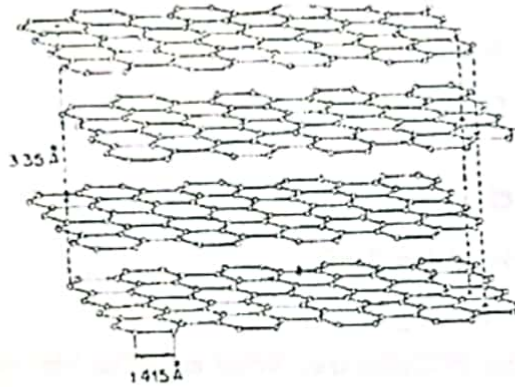
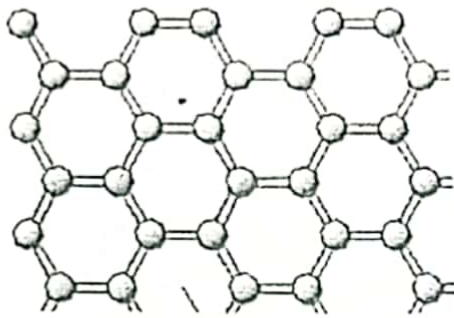
❖ දියමන්තිවල ප්‍රයෝජන :-

- i) විදුරු කැපීම සඳහා
- ii) කෙල් ලිං විදින ආවුධ මුවහත් කිරීම සඳහා
- iii) ආතරණවලට යෙදීම සඳහා

ii) ග්‍රැෆයිට් :-

SP^2 මුහුන්කරණයට ලක් වූ කාබන් පරමාණුවක් තවත් එවැනි ම කාබන් පරමාණු තුනකට බැගින් σ බන්ධන වලින් බැඳී සෑදුණු සමග්‍රාහාර ස්වරූප සහිත ස්තරීය දැලිසකින් ග්‍රැෆයිට් සමන්විත වේ. බන්ධන වලට සහභාගී නොවූ P කාක්ෂිකවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ස්තර අතර විසිරී පවතී.

යම් ස්තරයක පවතින ඕනෑම යාබද කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර දුර 141 pm වන අතර ස්ථර දෙකක් අතර දුර 335pm වේ.



❖ ග්‍රැපයිට්වල ගුණ :

- ද්‍රවාංක, තාපාංක ඉහල වේ.
- සන්නිවේදක ගුණ වේ.
- විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි. (සවල e^- ඇති බැවින්)
- එක් ස්ථරයක් මත අනෙක් ස්ථරය ලිස්සායයි (යාබද ස්ථර අතර ඇතිකරන බල පවතින බැවින්)

❖ ග්‍රැපයිට්වල ප්‍රයෝජන :

- i) පින්තාරු තීන්ත, වියලි බැටරි, පැන්සල්, ස්පෝට්ක දූවය, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් ආදිය නිපදවීමට
- ii) විද්‍යුත් යතුරු ලියන සඳහා භාවිතයට
- iii) න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල අධිවේගී නියුට්‍රෝනවල වේගය පාලනය කිරීමට ග්‍රැපයිට් දඩු යොදා ගනී.

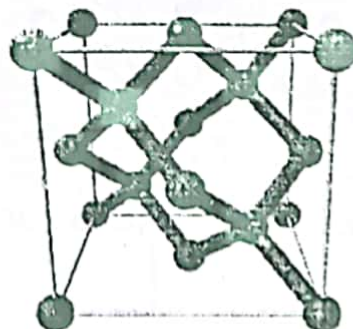
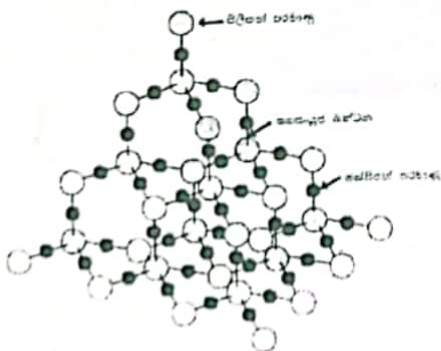
(b) විෂම ජාතිය පරමාණුක ජාල

මේවා එකිනෙකට වෙනස් පරමාණුවලින් තැනී ඇත.

උදා :-

❖ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්

මෙය SP^3 මුහුම්කරණයට ලක් වූ Si පරමාණු හා SP^3 මුහුම්කරණයට ලක් වූ ඔක්සිජන් පරමාණුවලින් සමන්විත වේ. සෑම සිලිකන් පරමාණුවක්ම වතුස්තලීය ලෙස ඔක්සිජන් පරමාණු හතරකටද සෑම ඔක්සිජන් පරමාණුවක්ම Si පරමාණු දෙකකට ද වශයෙන් ෮ බන්ධනවලින් බැඳී සෑදුන ක්‍රිමාණුරූපී යෝධ දැලිසකින් සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් සමන්විත වේ.



ඉතා ත්‍රිමාණීය යෝධ දැලිස් ව්‍යුහය නිසා මෙය සතුටුදායක ගුණ කිහිපයකි.

- ඉහල ද්‍රවාංක, තාපාංක තිබීම.
- ඉහල ඉලෙක්ට්‍රෝනිකත්වයක් තිබීම.
- විද්‍යුත් සන්නායකය නොතිබීම.

2) අණුක ජාල

අණුක ජාල වර්ග 2 කි.

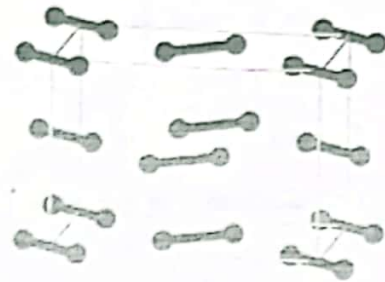
a) නිර්මාණීය අණුක ජාල

මේවා නිර්මාණීය අණු වලින් සමන්විත වන අතර ස්ථාවර දැලිසේ ස්වභාවය අණුවේ ස්වරූපය මත රඳා පවතී.

උදා :

i) අයඩින්

මේවා ස්ථර වශයෙන් පවතින අතර යාබද ස්ථර දුර්වල අපකීරණ බල පවතී. \therefore පහසුවෙන් $I_{2(s)}$ වාෂ්පකරලීම හෙවත් උෂ්ණත්වය සිදු කළ හැක.

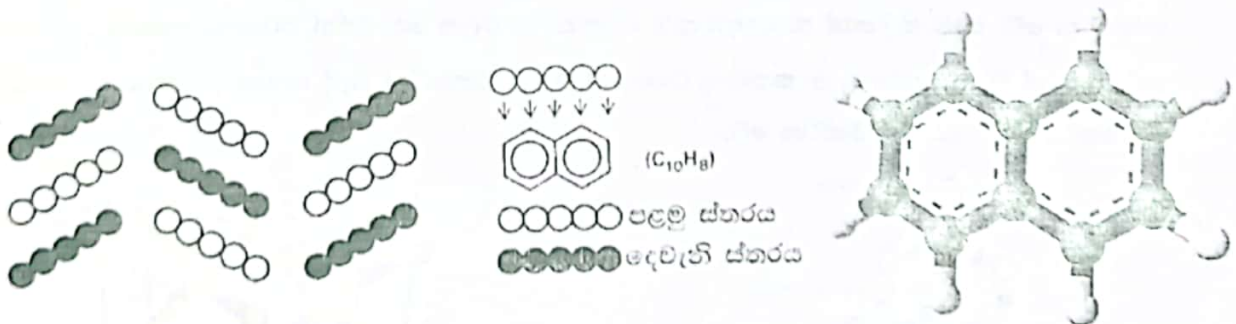


මෙහි එකම ස්තරයේ පවතින අණු 2 ක් අතර දුර 356 pm වන අතර ස්තර 2 ක් අතර දුර 427 pm වේ. මෙම ස්තර ස්ථරයේ ස්තර අතර දුරින් හරි අඩක් වන 427 pm අයඩින්වල වැන්ඩර්වාල් අරය ලෙස සලකයි.

I_2 අණු අතර දුර්වල අපකීරණ බල පැවතියද එහි අණුක භාරය ඉහළය. (254) \therefore ජල අණු අතර H බන්ධන පැවතියද අණුක භාරය සමඟ අපකීරණ බලයේ ප්‍රබලතාව 1 වන නිසා ඒ අනුව H බන්ධනයට වඩා මෙහිදී අපකීරණ බලයේ ප්‍රබලතාව 1 ගොස් ද්‍රවාංකය ජලයට වඩා වැඩිවේ. $\therefore I_2$ ගණයක් වී ජලීය ද්‍රව්‍යයක් වේ.

ii) නැප්තලීන්

යාබද නැප්තලීන් අණු අතර දුර්වල අපකීරණ බල පවතින බැවින් මේවායේ ද්‍රවාංකය, පහත් අගයක් ගනී. එනම් පහසුවෙන් උෂ්ණත්වයට ලක් කළ හැක.



b) ධ්‍රැවීය අණුක ජාල

ධ්‍රැවීය අණු යම් ක්‍රමවත් සැලැස්මකට පිහිටීමෙන් මෙම සැලිස් සෑදේ.

ලප :

❖ අඩිය



3) අයනික ජාල

මේවායේ මූලික තැනුම් ඒකක ධන හා ඍණ අයන වේ. පරමාණු 02 ක් අතර විද්‍යුත් සෘණතා වෙනස 2:1 හෝ ඊට වඩා වැඩිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය වඩා විද්‍යුත් සෘණතා පරමාණුව දෙසට සම්පූර්ණ වශයෙන් ගමන් කරන බැවින් එයින් ඍණ අයනයක් ද අනෙක් ප්‍රභේදයෙන් ධන අයනයක් ද සෑදේ. මෙම ධන සහ ඍණ අයන අතර ඇතිවන විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බලය අයනික බන්ධනයක් නම් වේ.

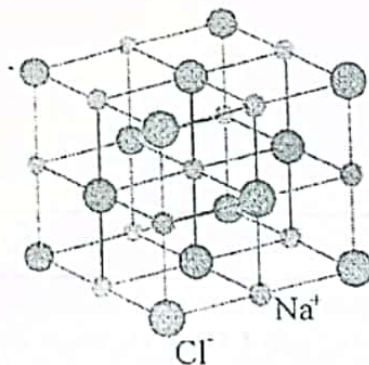
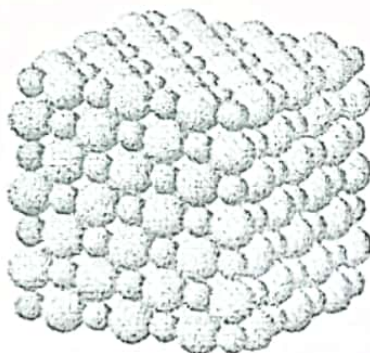
සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජාලයේ සෝඩියම් අයන හා ක්ලෝරයිඩ් අයන පිහිටා ඇති ආකාරය රූපයේ දැක්වේ. සහ අවස්ථාවේ දී අයනික ජාල ඇති කරගන්නා වූ සංයෝග අයනික සංයෝග ලෙස හැඳින්වේ.

✍ විශේෂ කරුණු :

මෙහි ස්ථානගත අංශු (+) & (-) අයන වන අතර යාබද අයන අතර ස්ථිතික වී ආකර්ශන බලයක් පවතී. S.block වල Be හැර ඉතිරි සියලු මූලද්‍රව්‍ය vi කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සමඟ සාදන බන්ධනය අයනික වේ.

❖ NaCl වල ව්‍යුහය

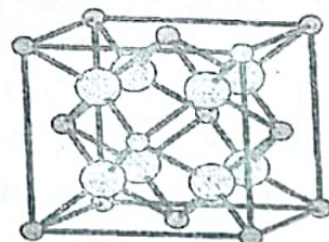
NaCl වල සෑම Na^+ වටාම අෂ්ටතලීය ලෙස Cl^- 6 ක්ද එම Cl ඍණ අයනයක් වටා Na^+ 6 ක් වටවී අයනික දූලිසක් සාදයි.



මෙහිදී Na^+ ට Cl^- අයන 6:6 යන සංගත අංකයෙන් සම්බන්ධ වූ ගණකාර ව්‍යුහයක් ලෙස NaCl සැලකිය හැක.

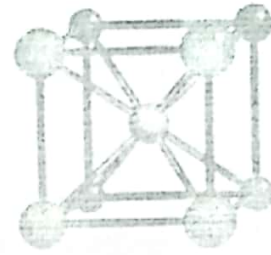
❖ CaO වල ව්‍යුහය

මෙහිදී Ca^{+2} ට O^{-2} 1:4 යන සංගත අංකයට අනුරූපව මෙය සැකසේ මෙහිදීද ගණකාර ව්‍යුහයක් පවතී.



❖ CsCl වල ව්‍යුහය

Cs⁺ අයනයට Cl⁻ අයන 1:8 ක් වන ලෙස සම්බන්ධ වූ මධ්‍ය දෙන ගතක ආකාරයේ ව්‍යුහයක් ලෙස CsCl ස්ථවිකය සැලකිය හැක.



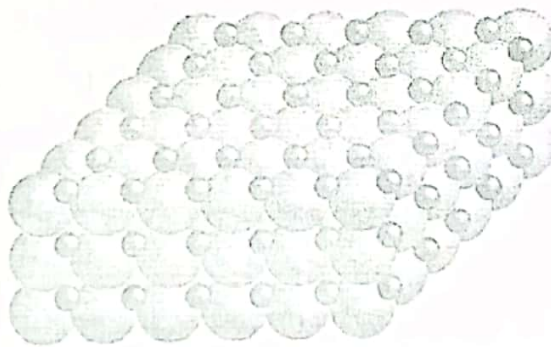
❖ අයනික සංයෝගවල ලක්ෂණ.

- (1) ඉහල ද්‍රවාංක තාපාංකයක් ඇත. අයන අතර ප්‍රභල විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල නිබ්ම මෙයට හේතුවේ.
- (2) අයනික සංයෝගයක් කාමර උෂ්ණත්වයේදී සහ අවස්ථාවේ ඇත.
- (3) සහ අවස්ථාවේ විදුලිය සන්නයනය නොකරයි. ජලීය හෝ විලීන ද්‍රාවණ තුළින් විදුලිය යයි.
- (4) අයනික සංයෝග භංගුර වේ. (බිඳෙන පුළුස්ස)
- (5) අයනික සංයෝග ජලය වැනි ධ්‍රැවීය ද්‍රාවක වල දියවේ.

4) ලෝහක ජාල

නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තටාකයක් තුළ ධන අයන ගිලීමෙන් ලෝහ සෑදී ඇතැයි කලින් සඳහන් කළෙමු. මෙම ලෝහ ධන අයන යම් නියමිත සැලැස්මකට අනුව සැකසී පවතින අතර එම සැකසුම ලෝහයෙන් ලෝහයට වෙනස් විය හැකය.

ලෝහ පරමාණු e⁺ පිටකරලමින් (+) අයන සාදන අතර එම (+) අයන පිටවූ e⁻ මගින් ස්ථිතික වේ. ආකර්ෂණ බල වලින් එකිනෙකට ආකර්ෂණය කර ගැනීම නිසා සෑදෙන බන්ධනය ලෝහක බන්ධනය ලෙස සැලකෙ අතර මෙම ලෝහක ජාලයේ ස්ථානගත් අංශු (+) අයන වේ. සවල e⁻ පවතින බැවින් විද්‍යුත් ධාරිතාව සන්නයනය කරයි.



බහුවර්ණ

30) වියළි අයිස් හෙවත් සහ CO₂, CO₂ වායුව බවට උෂ්ණත්වපාතනය වේ. මෙම කලාප විපර්යාසයේදී සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වන බැඳීම විශේෂය වන්නේ,

- | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| 1) සහ සංයුජ බන්ධන | 2) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන | 3) අයනික බන්ධන |
| 4) අපකිරණ බල | 5) ලෝහක බන්ධන | |

31) මින් කවරක් මිශ්‍ර කළ විට අයන - ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල හටගනීද ?

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| i) C ₆ H ₁₂ O ₆ (s), CH ₃ OH(l) | ii) RbI(s), LiNO ₃ (s) | iii) C ₃ H ₈ (l), C ₆ H ₆ (l) |
| iv) KBr(s), H ₂ O(l) | v) CO ₂ (g), H ₂ O(g) | |

32) සහ අයඩින් රත් කළ විට, එය ද්‍රව නොවී දම් පැහැති වාෂ්පයක් බවට පත් වේ. මේ ක්‍රියාවේ දී

- අයඩින් පරමාණු අතර පවතින සහසංයුජ බන්ධන කැඩේ.
- අයඩින් අණු අතර පවතින සහසංයුජ බන්ධන කැඩේ.
- අයඩින් පරමාණු අතර පවතින අයනික බන්ධන කැඩේ.
- අයඩින් අණු අතර පවතින අපකීරණ බල බිඳේ.
- අයඩින් පරමාණු අතර පවතින ලෝහක බන්ධන බිඳේ.

33) සහ CO_2 උෂ්ණත්වපාතනය වීමේ දී කැඩෙන්නේ කුමන බන්ධනය ද ?/කුමන අන්තර් අණුක බලය ද ?

- හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය
- C-O බන්ධනය
- ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ස්ථිර ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල
- ස්ථිර ද්විධ්‍රැව - ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල
- ක්ෂණික ද්විධ්‍රැව - ප්‍රේරිත ද්විධ්‍රැව ආකර්ෂණ බල

34) මින් කවර සහ ද්‍රව්‍යයක් යෝධ දැලිසක් ලෙස පවතී ?

- අයඩින්
- සෝඩියම්
- සෝඩියම් අයඩයිඩ්
- විසලි අයිස්

35) මෙව්‍යායින් විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරන්නේ,

- සහ Na
- සහ NaCl
- ජලීය සුදුසුස්
- ජලීය NaCl

36) පහත අණු සම්බන්ධයෙන් මින් කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වන්නේ ද ?

(2017 A/L)

CO_2 , BF_3 , PF_3 , CF_4 , XeF_4 , SF_6

- සියලුම අණුවලට ධ්‍රැවීය සහසංයුජ බන්ධන ඇත.
- සියලුම අණුවලට වෙනස් හැඩයක් ඇත.
- සියලුම අණු අප්‍රේත නීතිය අනුගමනය නොකරයි.
- සියලුම අණු නිර්ධ්‍රැවීය වේ.
- අණු දෙකක පමණක් ඒවායෙහි මධ්‍ය පරමාණු අසමුච්ඡිත ඵලකයක් ලෙසින් ප්‍රකාශනය කළ හැකි වේ.

37) මධ්‍ය පරමාණුව වටා ක්‍රියානව ද්විපිරමීඩාකාර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය පදනම් කර ගනිමින් ජනනය වී ඇති අණුවල හැඩයන් සිහිපයක් ඇත. ඒවා නම්,

(2017 A/L)

- 1) ටේෂිය, කෝණික, සි-සෝ.
- 2) ටේෂිය, T-හැඩය, සි-සෝ.
- 3) ටේෂිය, ක්‍රියානව පිරමීඩාකාර, T-හැඩය
- 4) කලීය, ත්‍රිකෝණාකාර, කෝණික, T-හැඩය
- 5) ටේෂිය, කලීය, ත්‍රිකෝණාකාර, සි-සෝ.

38. නයිට්‍රජන් විශේෂයන්හි O - N - O කෝණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේද ?(2017 A/L)

- 1) $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^- > \text{NO}_2 > \text{NO}_4^{3-}$
- 2) $\text{NO}_4^{3-} > \text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^-$
- 3) $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^- > \text{NO}_4^{3-}$
- 4) $\text{NO}_4^{3-} > \text{NO}_2 > \text{NO}_2^- > \text{NO}_2^+$
- 5) $\text{NO}_2^+ > \text{NO}_2^- > \text{NO}_4^{3-} > \text{NO}_2$

	පළමු ප්‍රකාශය	දෙවන ප්‍රකාශය
39.	බයිකාබනේට් අයනයෙහි C - O බන්ධන ස්ථාවර වේ.	බයිකාබනේට් අයනය ස්ථාවර සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනක සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමක් වේ. (2017 A/L)

40. SO_2 , SO_3 , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} සහ SCl_2 යන රසායනික විශේෂ, සල්ෆර් පරමාණුවේ (S) විද්‍යුත් සාණතාව වැඩිවන පිළිවෙළට සැකසුවිට නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ, (2019 A/L)

- 1) $\text{SCl}_2 < \text{SO}_3^{2-} > \text{SO}_2 < \text{SO}_3 < \text{SO}_4^{2-}$
- 2) $\text{SO}_3 < \text{SO}_4^{2-} < \text{SO}_2 < \text{SO}_3^{2-} < \text{SCl}_2$
- 3) $\text{SO}_3^{2-} < \text{SO}_4^{2-} < \text{SCl}_2 < \text{SO}_3 < \text{SO}_2$
- 4) $\text{SCl}_2 < \text{SO}_3^{2-} < \text{SO}_4^{2-} < \text{SO}_2 < \text{SO}_3$ 5) $\text{SCl}_2 < \text{SO}_4^{2-} < \text{SO}_3^{2-} < \text{SO}_2 < \text{SO}_3$

41. H_2NNO අණුවේ (සැකිල්ල : $\text{H} - \overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{N}}^1} - \text{N}^2 - \text{O}$) නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙක අවට (N^1 සහ N^2 ලෙස ලේබල් කර ඇත.) ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය සහ හැඩය පිළිවෙලින් වනුයේ, (2019 A/L)

N^1		N^2	
(1) චතුස්කලීය	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණීය
(2) පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	කෝණීය
(3) තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	පිරමීඩාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(4) චතුස්කලීය	පිරමීඩාකාර	කෝණීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර
(5) චතුස්කලීය	කෝණීය	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර	තලීය ත්‍රිකෝණාකාර

42. පොරොක්සිනයිට් අම්ල අණුවක් (සූත්‍රය HNO_4 $\text{H} - \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{O}}} - \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{O}}} - \overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{N}}}(\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{\text{O}}})$ සඳහා ඇඳිය හැකි අස්ථාවර ලුපිස් ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව වනුයේ, (2020 A/L)

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

43. NaCl , Na_2S , KF හා KCl යන රසායනික විශේෂවල, සංසංයුජ ලක්ෂණ වැඩිවන පිළිවෙළ වනුයේ, (2020 A/L)

- 1) $\text{KF} < \text{NaCl} < \text{KCl} < \text{Na}_2\text{S}$ 2) $\text{KCl} < \text{NaCl} < \text{KF} < \text{Na}_2\text{S}$
- 3) $\text{KF} < \text{KCl} < \text{NaCl} < \text{Na}_2\text{S}$ 4) $\text{Na}_2\text{S} < \text{NaCl} < \text{KCl} < \text{KF}$
- 5) $\text{KF} < \text{Na}_2\text{S} < \text{NaCl} < \text{KCl}$

44. SO_4 අණුක සඳහා (සැකිල්ල $\text{O} - \overset{\text{O}}{\underset{|}{\text{S}}} - \text{O} - \text{O}$) වඩාත් පිළිගත හැකි ලුපිස් ව්‍යුහයේ මධ්‍ය සල්ෆර් හා ඔක්සිජන් පරමාණු මත ආරෝපණ පිළිවෙලින්, (2020 A/L)

- 1) +1 සහ ශුන්‍ය 2) ශුන්‍ය සහ -1 3) ශුන්‍ය සහ ශුන්‍ය 4) +2 සහ ශුන්‍ය 5) +2 සහ -1

ව්‍යුහගත ර්‍යන ප්‍රශ්න

45) a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට, දී ඇති හිස්තැන් මත පිළිතුරු සපයන්න.

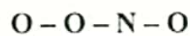
(2012 A/L)

- i) හුදෙකලාව පවතින Fe^{3+} , Cr^{3+} සහ Co^{2+} අයන තුන අතුරෙන් වියුෂ්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් ඇත්තේ කුමකටද ? -----
- ii) 3d ගෝත්‍රවේ Ti, V සහ Cr යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන් බන්ධන සැදීමේ දී උපරිම වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පහක් සහභාගි විය හැකි මූලද්‍රව්‍යය කුමක්ද ? -----
- iii) C, N හා Si යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, අඩුම විද්‍යුත්සාණතාව ඇත්තේ කුමකටද ?-----
- iv) Na, Mg සහ Al යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, වැඩිම පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ කුමකටද ?

- v) N^{3-} , O^{2-} හා F^{-} යන සමඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇනායන තුන අතුරෙන්, විශාලතම අයනික අරය ඇත්තේ කුමකටද?

- vi) Na^{+} , Ca^{2+} හා Al^{3+} යන කැටායන තුන අතුරෙන්, කුඩාම අයනික අරය ඇත්තේ කුමකටද ?

- b. ආම්ලික ජලීය නයිට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණ H_2O_2 භාවිතයෙන් නයිට්‍රේට් බවට ඔක්සිකරණය කිරීමේදී අතරමැදි ඵලයක් ලෙස පොරොක්සොනයිට්‍රස් අම්ලය (HOONO) සෑදේ. පොරොක්සොනයිට්‍රස් අයන $[\text{OONO}]^{-}$ සම්බන්ධයෙන් (i) සිට (vii) තෙක් කොටස් සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



- i) මෙම අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.
- ii) මෙම අයන සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න. හේතු දක්වමින් ඒවායේ සාපේක්ෂ ස්ථායීතා පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න.

iii) VSEPR වාදය භාවිතා කරමින් හත පරමාණු වටා ඇති හැඩ ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

I) N

II) N සහ O යන දෙකටම බැඳුණු O

පහත දී ඇති වගුවෙහි,

I) පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් වල සැකසුම)

II) පරමාණුවල මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	N	N සහ O යන දෙකටම බැඳුණු O
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය		
මුහුම්කරණය		

iv) ආසන්න බන්ධන කෝණ දක්වමින් ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුවිස් ව්‍යුහයේ හැඩය දළ සටහන් කරන්න.

(2013 A/L)

46. a) වරහන් තුළදී ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. හේතු අවශ්‍යය නොවේ.

i) $\text{CO}, \text{CO}_2, \text{CO}_3^{2-}$ (C-O බන්ධන දුර)

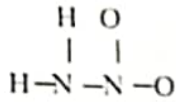
ii) NO_2^+ , NO_3^+ , NH_3 (N පරමාණුවෙහි විද්‍යුත් සායනය)

iii) $BeSO_4$, $MgSO_4$, $CaSO_4$ (විශේෂිත උෂ්ණත්වය $MSO_4 \rightarrow MO + SO_3$, M = ලෝහය)

iv) Ne, Ar, Kr (කාබාංකය)

v) S, F, Si, Cl (පරමාණුක අරය)

b) නයිට්‍රොසිඩ (N_2N-NO_2) දූෂල අවලයනි. හේතුවක් හමුවේ දී එය N_2O සහ H_2O බවට විශේෂිතය වේ. නයිට්‍රොසිඩ මත පදනම් වී ඇති (i) සිට (v) කොටස්වලට පිළිතුරු සපයන්න. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



i) මෙම අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි දූවිස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රසූත ව්‍යුහ අඳින්න. හේතු දක්වමින් ඒවායේ ස්ථායීතා පිළිබඳ අදහස් දක්වන්න.

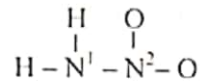
iii) පහත දී ඇති වගුවෙහි දක්වා ඇති

- I. පරමාණු වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල සැකසුම)
- II. පරමාණු වටා ඇති හැඩය
- III. පරමාණුවල මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

	H පරමාණු දෙකකට මැදුණු N	O පරමාණු දෙකකට මැදුණු N
I. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය		
II. පරමාණු වටා ඇති හැඩය		
III. පරමාණු වල මුහුම්කරණය		

iv) මෙම අණුව ධූර්වය ද නැතහොත් නිර්ධූර්වයද ? _____

v) ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගිවන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. පහත දැක්වෙන පරිදි N පරමාණු 1 සහ 2 ලෙස නම් කර ඇත.



I) N^1 සහ N^2 _____

II) N^1 සහ H _____

b) Xe, CH₃Cl, HF

ඉහත දක්වා ඇති ද්‍රව්‍ය අතුරින් කුමන එක/ඒවාට පහත දක්වා ඇති බල තිබේද ?

iv) ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව බල _____

v) හයිඩ්‍රජන් බන්ධන බල _____

vi) ලන්ඩන් අපකිරණ බල _____

47. a) වරහන් තුල දී ඇති ගුණය අඩුවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න.

(A/L -2014)

i) Li, Na, Mg, Al, Si (පළමු අයනීකරණ ශක්තිය)

ii) C, O, F, Al, Cl (පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධනාංගය)

iii) BaCl₂, CaCl₂, BeCl₂, (ද්‍රවාංකය)

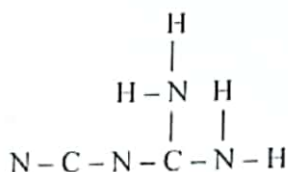
iv) NCl₃, SiCl₄, ICl₄⁻, (බන්ධන කෝණය)

v) H₂O, H₃O⁺, OH⁻ (ඔක්සිජන් පරමාණුවේ විද්‍යුත් සෘණතාව)

vi) NO⁺, FNO₂, C/NO, NH₂OH (N - O බන්ධන දිග)

b) 2- සයනෝගුවනිඩින් (C₂H₆N₄) කෘෂිකර්මයේ දී බහුල ව භාවිත කෙරෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයකි. පහත දී ඇති (i)

සිට (v) ප්‍රශ්න 2- සයනෝගුවනිඩින් මත පදනම් වී ඇත. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



i) මෙම අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුපිස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) මෙම අණුව සඳහා (ඉහත (i) හි අඳින ලද ව්‍යුහය හැර) සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ හතරක් අඳින්න.

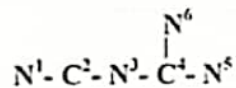
iii) පහත වගුවෙහි දක්වා ඇති C හා N පරමාණුවල

I. පරමාණුව වටා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල සැකසුම)

II. පරමාණුව වටා ඇති හැඩය.

III. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.

2-සයනෝගුවනිඩින්වල කාබන් සහ නයිට්‍රජන් පරමාණු පහත දක්වා ඇති ආකාරයට ලේඛන කර ඇත.



		C ²	N ¹	C ⁴	N ³ හෝ N ⁶
I.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය				
II.	හැඩය				
III.	මුහුම්කරණය				

iv) බන්ධන කෝණවල ආසන්න අගයයන් දක්වමින් ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහයේ හැඩයේ දළ සටහනක් අඳින්න. (N – H බන්ධන හා සම්බන්ධ කෝණ හැර අනිකුත් සියලුම බන්ධන කෝණ පෙන්වන්න)

v) ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති σ- බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන පරමාණු/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ)

- I. $N^1 - C^2$ N^1 _____ C^2 _____
 II. $C^2 - N^3$ C^2 _____ N^3 _____
 III. $N^3 - C^4$ N^3 _____ C^4 _____

c) CH_3Cl (තාපාංකය 249 K) සහ CH_3I (තාපාංකය 316 K) යන රසායනි ද්‍රව්‍ය දෙක සලකන්න.

i) වඩා විශාල ද්වි ධ්‍රැව ඝූර්ණය ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද ?

ii) වඩා ප්‍රබල ලන්ඩන් අපකිරණ බල ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද?

iii) වඩා ප්‍රබල මුළු අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල ඇත්තේ කුමන ද්‍රව්‍යයටද?

iv) මෙම ද්‍රව්‍ය දෙක සැසඳීමේදී වඩා ප්‍රබල වන අන්තර් අණුක බල වර්ගය කුමක්ද ?

(විද්‍යුත් සෘණතාවය $H=2.1$, $C=2.5$, $Cl=3.0$)

48. a) පහත සඳහන් රසායනික විශේෂ සලකන්න.

(2015 A/L)

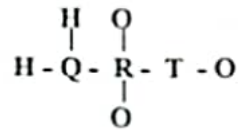
XeF_2 , NO_3^- , SF_5^- , Na_2SO_4 , SO_3 , HF

ඉහත විශේෂ වලින් කුමක්/කුමක,

- i) අයනික බන්ධන හා සහබන්ධනය යන දෙකම අඩංගු වේ ද? -----
 ii) BF_3 හා සමඉලෙක්ට්‍රෝනික වේද ?-----
 iii) සමවතුරුප්‍රාකාර පිරමීඩීය හැඩයක් ගනී ද ?-----
 iv) එහි වඩාත් ම ස්ථායී ව්‍යුහයේ, බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හා බන්ධන නො වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සමාන වේද ?-----
 v) Is පරමාණුක කාක්ෂිකයක් හා 2p පරමාණුක කාක්ෂිකයක් අනිවර්තනය වීම හේතුවෙන් සෑදෙන σ - බන්ධනයක් තිබේද ?-----
 vi) 180° බන්ධන කෝණයක් අඩංගු වේ ද?-----

සැ.යු.ප්‍රශ්නයකට එක පිළිතුරකට වැඩිය ලියා ඇතිනම් එම ප්‍රශ්නයට ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.

- b) H_3O_3QRS සංයෝගය ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වනු ලබයි. එය ජලයේ දිය කළ විට H^+ ඉවත් වී $|H_2O_3QRT|$ ඇනායනය සාදයි. මෙම ඇනායනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුපිස් ව්‍යුහයේ, සෘණ ආරෝපණය ඔක්සිජන් පරමාණුවක් මත පවතී. අනිකුත් පරමාණු මත ආරෝපණ නොමැත. Q, R හා T මූලද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් සෘණතාව 2 ට වඩා වැඩි (පෝලිං පරිමාණය) අලෝභ වේ. Q සහ R මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයට අයත් වන අතර T කුන්ඩන ආවර්තයට අයත් වේ.



i) Q, R හා T මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

Q = _____ R = _____ T = _____

ii) වෙනම ඇතායනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි මූලික ව්‍යුහය අඳින්න.

පැ.සු. b (i) හි Q, R හා T නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇතිනම් Q, R හා T යොදා ගනිමින් නිවැරදි මූලික ව්‍යුහය ඇඳීම සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

iii) වෙනම ඇතායනය සඳහා සම්පූර්ණ ව්‍යුහ හයක් අඳින්න.

iv) පහත දැක්වූ ඇති වගුවේ Q, R හා T පරමාණුවල

- I) පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන සුහල ජ්‍යාමිතිය (ඉලෙක්ට්‍රෝන සුහල සැකසුම)
- II) පරමාණුව වටා නැවිය
- III) පරමාණුවේ මුහුම්කරණය
- IV) පරමාණුව වටා ඔක්තා කෝණයේ ආසන්න අගය සඳහන් කරන්න.

	Q	R	T
i. ඉලෙක්ට්‍රෝන සුහල ජ්‍යාමිතිය			
ii. නැවිය			
iii. මුහුම්කරණය			
iv. ඔක්තා කෝණය			

- v) ඉහත (ii) කොටසේ අදින ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත දක්වා ඇති σ - බන්ධන සෑදීම සඳහා සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I. Q - R Q -----, R -----

II. R - T R -----, T -----

III. T - O T -----, O -----

සැ.යු. b(ii) හි ලුවීස් ව්‍යුහය වැරදි වුවත්, මධ්‍ය පරමාණු/ව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකසීම නිවැරදි නම් b(iv) හා b(v) ට ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

- vi) I. සහසංයුජ සංයෝගයක/අයනක ලුවීස් ව්‍යුහයක් මගින් සෘජුව ලබා දෙන තොරතුරු මොනවාදැයි සඳහන් කරන්න.

1. _____

2. _____

- II. සහසංයුජ සංයෝගයක / අයනක ලුවීස් ව්‍යුහයක් මගින් සෘජුව ලබා නෙදෙන තොරතුරු මොනවා දැයි සඳහන් කරන්න.

49.a) ඔබට ආවර්තිතා වගුවේ P- ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් අඩංගු ලැයිස්තුවක් පහත සපයා ඇත. (2016 A/L)

B	C	N	O	F	Ne
Al	Si	P	S	Cl	Ar

එම ලැයිස්තුවෙන්,

- i) ඉහළ දැඩි බවකින් යුතු සමපරමාණුක සහසංයුජ දැලිසක් සාදන අලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

- ii) වඩාත් ම පුළුල් ඔක්සිකරණ අවස්ථා පරාසයක් පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

- iii) වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න. _____

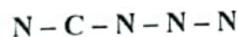
- iv) උභයගුණී ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

- v) වායුමය බහුරූපී ආකාර දෙකක් ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

- vi) ප්‍රබල ම ඔක්සිකාරකය ලෙස සැලකෙන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. _____

සැ.යු : යම් කොටසකට පිළිතුරු එකකට වඩා වැඩි ගණනක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු නැත.

- b) පහත දී ඇති (i) සහ (v) කොටස් CN_4 අණුව මත පදනම් වේ. එහි සැකිල්ල පහත දී ඇත.



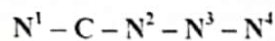
- i) N - N බන්ධන දිග ආසන්න වශයෙන් සමාන බව උපකල්පනය කරමින්, මෙම අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) මෙම අණුව සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තුනක් අඳින්න. (ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ව්‍යුහය හැර)

iii) ඉහත (i) හි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන, පහත වගුවේ දක්වා ඇති C සහ N පරමාණුවල

- I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය
- III. පරමාණුව වටා හැඩය
- IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය

CN₄ හි නයිට්‍රජන් පරමාණු පහත දක්වා ඇති ලෙස අංකනය කර ඇත.



	C	N ²	N ³
VSEPR යුගල්			
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය			
හැඩය			
මුහුම්කරණය			

iv) ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි වැඩි විද්‍යුත් සෘණතාවයක් ඇත්තේ N² හෝ N³ ට දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබේ තේරු ගැනීමට හේතු දක්වන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

v) ඉහත (i) කොටසෙහි අඳින ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුවක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. [පරමාණුවල අංකන (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.]

- I. N¹ - C N¹ _____ , C _____
- II. C - N² C _____ , N² _____
- III. N² - N³ N² _____ , N³ _____
- IV. N³ - N⁴ N³ _____ , N⁴ _____

c) පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍යද යන බව සඳහන් කරන්න.

- i) SF₆ සහ OF₆ යන දෙක ම ස්ථායී අණු වේ _____
- ii) SiCl₄, NCl₃ සහ SCl₂ හි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය වතුස්තලීය වුවද ඒවායේ බන්ධන කෝණ වෙනස් ය. _____
- iii) Kr හි තාපාංකය Xe හි තාපාංකයට වඩා වැඩි ය _____

- iv) II වන කාණ්ඩයේ සල්ෆේට්වල ද්‍රාව්‍යතාව කාණ්ඩයේ පහළට යන විට අඩු වන්නේ මූලික වශයෙන් කැටායනවල ජලීකරණ එන්තැල්පිය අඩුවන නිසා ය. _____

50. a) i)

(2017 A/L)

- I. ලුච්ස් ව්‍යුහයක ඇති පරමාණුවක ආරෝපණය (Q) නිර්ණය කිරීමට පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශනය N_A , N_{LP} සහ N_{BP} යන පද සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් සම්පූර්ණ කරන්න. මෙහි,

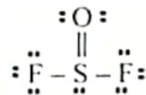
N_A = පරමාණුවේ ඇති සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

N_{LP} = එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

N_{BP} = පරමාණුව වටා ඛන්ධන යුගලවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව

$$Q = \boxed{} - \boxed{} - \frac{1}{2} \boxed{}$$

- II. N_A , N_{LP} සහ N_{BP} සඳහා අගයන් සුදුසු කොටුවල ඇතුළත් කිරීමෙන් පහත දී ඇති SOF_2 ව්‍යුහයෙහි S මත ආරෝපණය, Q(සල්ෆර්) ගණනය කරන්න.



$$Q (\text{සල්ෆර්}) = \boxed{} - \boxed{} - \frac{1}{2} \boxed{} = \text{-----}$$

- ii) ClO_2F^+ අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුච්ස් ව්‍යුහය අඳින්න.

- iii) CH_2SO (සල්ෆිත) අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායී ලුච්ස් ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුච්ස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රසුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.

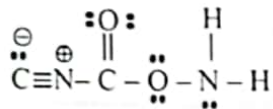
iv) පහත සඳහන් උපකල්පිත ලැබීය ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත වගුවේ දක්වා ඇති C, N සහ Q පරමාණුවල

I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල් II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය

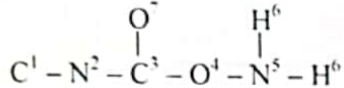
III. පරමාණු විවා හැඩය

IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය

සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



		N ⁺	C ⁺	O ⁺	N ⁺
I.	VSEPR යුගල්				
II.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජනමිතිය				
III.	හැඩය				
IV.	මුහුම්කරණය				

v) ඉහත (iv) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන

පරමාණුක/මුහුම්කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iv) කොටසෙහි ආකාරයට වේ)

1. $N^2 - C^3$ N^2 ----- C^3 -----

II. $O^4 - N^5$ O^4 ----- N^5 -----

III. $N^5 - H^6$ N^5 ----- H^6 -----

IV. C³-O⁷ C³-----O⁷-----

b) i) පහත සඳහන් I, II හා III හි පවතින අන්තර් අණුක බල වර්ගය / වර්ග හඳුනාගන්න.

I. Ar စာမျှတ်

II. NO စာမျှင်

IV. KCl කුඩා ප්‍රමාණයක් ද්‍රවණය වී ඇති ජල සාම්පලයක

ii) "n - ඩියුඑන් (C_4H_{10}) හි කාරාංකය ප්‍රොපේන් (C_3H_8) හි කාරාංකයට වඩා ඉහළ ය." මෙම ප්‍රකාශනය සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන වග හේතු සහිත ව සඳහන් කරන්න.

iii) වරහන් තුළ දී ඇති ගුණය අඩුවන පිළිවෙළට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ)

I. $\text{Li}_2\text{CO}_3, \text{Na}_2\text{CO}_3, \text{K}_2\text{CO}_3$ (ජලයෙහි ද්‍රාව්‍යතාව)

----- > ----- > -----

II. $\text{NF}_3, \text{NH}_3, \text{NOCl}, \text{NO}_2^+$ (බන්ධන කෝණය)

----- > ----- > ----- > -----

III. $\text{COCl}_2, \text{CO}_2, \text{HCN}, \text{CH}_3\text{Cl}$ (කාබන්වල විද්‍යුත් සෘණතාව)

----- > ----- > ----- > -----

51. a) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍ය ද නැතහොත් අසත්‍ය ද යන බව සඳහන් කරන්න. (හේතු අවශ්‍ය නැත) (2018 A/L)

- විශාලත්වය වැඩිවීමත් සමග භේලයිඩ අයනවල ධ්‍රැවණශීලීතාවය වැඩි වේ.
- NO_2 හි $\text{O}-\text{N}-\text{O}$ බන්ධන කෝණය NO_2^+ හි එම කෝණයට වඩා විශාල වේ.
- CCl_4 අණු අතර ලන්ඩන් අපකිරණ බල SO_3 අණු අතර ලන්ඩන් අපකිරණ බලවලට වඩා කුඩා වේ.
- HSO_4^- අයනයේ හැඩය ත්‍රියානනි ද්විපිරමීඩාකාර වේ.
- පරමාණුවක සියලුම 3d පරමාණුක කාක්ෂික (n, l, m_l) 3, 2, 1 යන ක්වොන්ටම් අංකවලින් නිරූපණය වේ.
- වායුමය පොස්පරස් පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එක් කිරීම තාපදායක ක්‍රියාවලියක් වන අතර වායුමය නයිට්‍රජන් පරමාණුවක් සඳහා එය තාප අවශෝෂක වේ.

b) i) SF_3N අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් ව්‍යුහය අඳින්න.

ii) C_3O_2 (කාබන් සබ්මික්සයිඩ්) අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුවීස් ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න.

iii) පහත සඳහන් ලුවීස් ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන පහත වගුවේ දක්වා ඇති C, N හා P පරමාණුවල

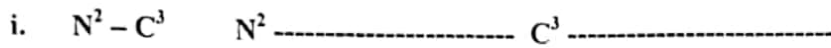
- පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්
- පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- පරමාණුව වටා හැඩය.
- පරමාණුවේ මුහුම්කරණය

		C^1	N^2	C^3	P^4
i	VSEPR යුගල්				
ii	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
iii	හැඩය				
iv	මුහුම්කරණය				

iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම්කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)

- $\text{F}-\text{C}^1$
- C^1-N^2
- N^2-C^3
- C^3-P^4
- P^4-C

v) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුපිස් ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සැදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.(පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයට වේ.)



c) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න.

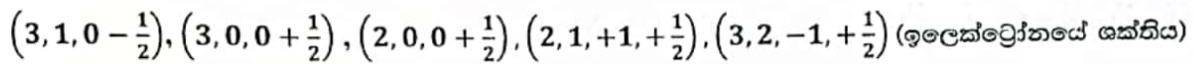
i) B, Na, P, Be, N (පළමු වන අයනීකරණ ශක්තිය)

----- < ----- < ----- < ----- < -----

ii) NH_3 , $NOCl$, NO_2Cl , NH_4^+ , $F_3C - NC$ (නයිට්‍රජන්වල විද්‍යුත් සෘණතාව)

----- < ----- < ----- < ----- < -----

iii) පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ක්වොන්ටම් අංක (n , l , m_l , m_s)



52. a) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට (iv)

දක්වා පිළිතුරු දීමේ දී ලබා දී ඇති අවකාශයේ මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතය ලියන්න. (2019 A/L)

i) වැඩිම විද්‍යුත් සෘණතාව ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න.(උච්ච වායුව නොසලකා හරින්න) -----

ii) විද්‍යුතය සන්නායකය කරන ඛනුරූපී ආකාරයේ ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. -----

iii) ප්‍රමාණයෙන් විශාල ම ඒකපරමාණුක අයනය සාදන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. -----

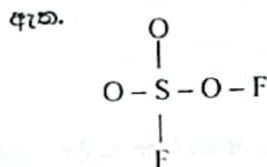
(මෙම අයනය ස්ථායී විය යුතුය.) -----

iv) P ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති නමුත් ස්ථායී s වින්‍යාසයක් ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. -----

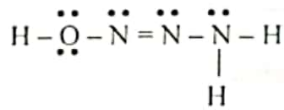
v) වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. -----

vi) බොහෝවිට ඉලෙක්ට්‍රෝන උෂ්ණ තලීය ත්‍රිකෝණාකාර සහසංයුජ සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න. -----

b) i) SO_3F_2 අණුව සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුපිස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.



- ii) H_3N_3O අණුව සඳහා වඩාත් ම ස්ථායී ලුට්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුට්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න. ඔබ විසින් අඳින ලද වඩා අස්ථායී ව්‍යුහය යටින් 'අස්ථායී' ලෙස ලියන්න.



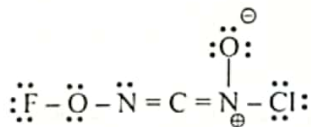
- (iii) පහත සඳහන් ලුට්ස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ දක්වා ඇති C, N හා O පරමාණුවල

I. පරමාණුව වටා VSEPR යුගල් II. පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය

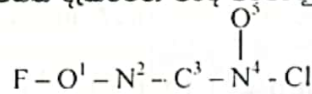
III. පරමාණුව වටා හැඩය

IV. පරමාණුවේ මුහුම්කරණය

සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



		O ¹	N ²	C ³	N ⁴
I.	VSEPR යුගල්				
II.	ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
III.	හැඩය				
IV.	මුහුම්කරණය				

- iv) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුට්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- I. F - O¹ F ----- O¹ -----
- II. O¹ - N² O¹ ----- N² -----
- III. N² - C³ N² ----- C³ -----
- IV. C³ - N⁴ C³ ----- N⁴ -----
- V. N⁴ - O⁵ N⁴ ----- O⁵ -----
- VI. N⁴ - Cl N⁴ ----- Cl -----

- iii) ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුට්ස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- I. N² - C³ N² ----- C³ -----
- II. C³ - N⁴ C³ ----- N⁴ -----

iv) I. ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුච්ස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි ද්විත්ව බන්ධන දෙක දිශානති වී ඇත්තේ කෙසේද?

II. මේ හා සමාන දිශානතියක් ඇති ද්විත්ව බන්ධන සහිත අණුවක්/ අයනයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

සැ.යු : මෙම උදාහරණයෙහි පරමාණු 3 කට වඩා අඩංගු නොවිය යුතු ය.

මේ දෙන උදාහරණයේ ඇති මූලද්‍රව්‍යය ආවර්තිතා වගුවේ පළමුවන හා දෙවන ආවර්තවලට සීමා විය යුතු ය.

c) i) පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කරනුයේ n, l සහ m_l ක්වොන්ටම් අංක තුන මගිනි.

අදාළ ක්වොන්ටම් අංක සහ පරමාණුක කාක්ෂිකයේ නම පහත දැක්වෙන කොටුවල ලියන්න.

	n	l	m_l	පරමාණුක කාක්ෂිකය
I.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+1	3p
II.	3	2	-2	<input type="text"/>
III.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2s

ii) වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ)

I. LiF, LiI, KF (ද්‍රවාංකය)

----- <----- <-----

II. NO_2^+ , NO_4^{3-} , NF_3 (ස්ථායීතාව)

----- <----- <-----

III. NOCl , NOCl_3 , NO_2F (N - O බන්ධන දිග)

----- <----- <-----

53. පහත දැක්වෙන වගුවෙහි කිරුවල නිස්කැන් ඊට පහතින් A, B, C, සහ D වර්ග යටතේ අදාළ කිරු සඳහා පහත දී ඇති වචනය / වාක්‍ය බණ්ඩ අතුරින් පමණක් වඩාත්ම සුදුසු ඒවා තෝරා ගනිමින් පුරවන්න.

ද්‍රව්‍යය	A ද්‍රව්‍ය වර්ගය	B දැලිසෙහි ස්ථාන ගත අංශු	C අංශු අතර අන්තර් ක්‍රියා	D විද්‍යුත් ලක්ෂණ
දියමන්ති				
KF(s)				
අයිස්(ice)				
Li(s)				

A : අයනික දැලිස, යෝධ සහසංයුජ දැලිස , ලෝහක දැලිස , අණුක දැලිස , අස්ථවික දැලිස.

B : පරමාණු , ධන අයන, සෘණ අයන, ධන අයන සහ සෘණ අයන , අණ , ඉලෙක්ට්‍රෝන

C : සහ සංයුජ බන්ධන, වැන්ඩර්වාල් අන්තර් ක්‍රියා, හයිඩ්‍රජන් බන්ධන , ලෝහක බන්ධන , ස්ථිති විද්‍යුත් අන්තර් ක්‍රියා

D : සන්නායක, කුසන්නායක, විද්‍යුත් විච්ඡේදන

54. පහත දැක්වෙන වගුවෙහි ඇති එක් එක් ද්‍රව්‍යයෙහි බන්ධනයන් ඇත්නම් එහි ආකාරයද අන්තර් අණුක බලයක් ඇත්නම් එහි ආකාරයද වගුවෙහි දී ඇති ඒවායින් තෝරා ලියන්න.

(A/L 2010)

	ද්‍රව්‍යය	බන්ධනයෙහි ආකාරය (අයනික මූලීය සංයුජ , නිර්මූලීය සහසංයුජ)	අන්තර් අණුක බලයෙහි (ද්වි මූල - ද්විමූල , හයිඩ්‍රජන් බන්ධන , ලෝහක බල)
i	අයඩින් (සහ)		
ii	කාබන් ටෙට්‍රා ක්ලෝරයිඩ් (ද්‍රව)		
iii	ආගන්(ද්‍රව)		
iv	සෝඩියම් හයිඩ්‍රයිඩ් (සහ)		
v	සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් (වායු)		

55. a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට කින් ඉරි මත පිළිතුරු සපයන්න.

(A/L 2020)

i) Na^+ , Mg^{2+} සහ F^- යන අයන තුන අතුරෙන්, කුඩාම අයනික අරය ඇත්තේ -----

ii) C, N සහ O යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, වැඩිම දෛශික අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ කුමකටද ?-----

iii) H_2O , HOCl සහ OF_2 යන සංයෝග තුන අතුරෙන්, වඩාත්ම විද්‍යුත් සෘණ ඔක්සිජන් පරමාණුව ඇත්තේ කුමක ද ? -----

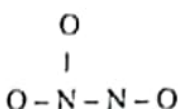
iv) Be, C සහ N යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, වායුමය අවස්ථාවේදී පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එකතු කළ විට $[\text{Y}(\text{g}) + e \rightarrow \text{Y}^-(\text{g}); \text{Y} = \text{Be}, \text{C}, \text{N}]$ ශක්තිය පිටතරාමයේ කුමක්ද ? -----

v) NaF , KF සහ KBr යන අයනික සංයෝග තුන අතුරෙන්, ජලයේ වැඩිම ද්‍රාව්‍යතාව ඇත්තේ කුමකටද ? -----

vi) HCHO , CH_3F සහ H_2O_2 යන සංයෝග තුන අතුරෙන්, ප්‍රබලම අන්තර්- අණුක බල ඇත්තේ කුමකටද ? -----

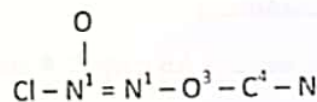
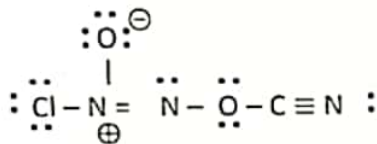
b) i) $\text{N}_2\text{O}_3^{2-}$ අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ද්‍රව්‍යය කින් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.

ඇත.



- ii) මෙම අයනය සඳහා තවත් ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්පූර්ණ ව්‍යුහ) තුනක් අඳින්න. ඉහත (i) හි අඳින ලද වඩාත්ම පිළිගත හැකි ව්‍යුහය සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී ඔබ විසින් අඳින ලද ව්‍යුහවල සාපේක්ෂ ස්ථායීතාවයන් සඳහන් කිරීමට එම ව්‍යුහ යටින් 'අඩු ස්ථායී' හෝ 'අස්ථායී' වශයෙන් ලියා දක්වන්න.

- iii) පහත සඳහන් ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය සහ එහි ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



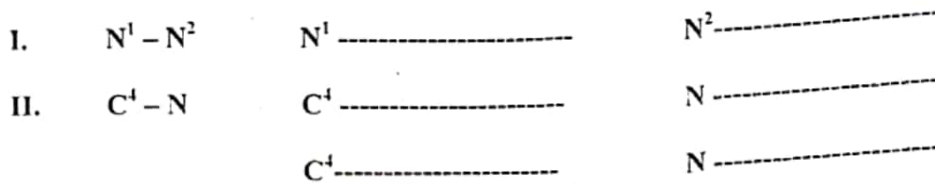
	N ¹	N ²	O ³	C ⁴
පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්				
පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
පරමාණුව වටා හැඩය				
පරමාණුවේ මුහුම්කරණය				

- කොටස් (iv) සිට (vii), ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් නිත් - ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේබල් කිරීම (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

- iv) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I.	Cl - N ¹	Cl -----	N ¹ -----
II.	N ¹ - O	N ¹ -----	O -----
III.	N ¹ - N ²	N ¹ -----	N ² -----
IV.	N ² - O ³	N ² -----	O ³ -----
V.	O ³ - C ⁴	O ³ -----	C ⁴ -----
VI.	C ⁴ - N	C ⁴ -----	N -----

v) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර π බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.



vi) N^1, N^2, O^3 සහ C^4 පරමාණු වටා ආසන්න බන්ධන කෝණ සඳහන් කරන්න.

N^1 -----, N^2 -----, O^3 -----, C^4 -----

vii) N^1, N^2, O^3 සහ C^4 පරමාණු විද්‍යුත් සෘණතාව වැඩිවන පිළිවෙලට සකසන්න.

----- < ----- < ----- < -----

c) පහත සඳහන් තොරතුරු සලකන්න.

I. A සහ B පරමාණු සංයෝජනය වී σ බන්ධනයක් සහිත විෂමජාතීය ද්විපරමාණුක AB අණුව සාදයි. මෙය A - B ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ.

II. A වල විද්‍යුත් සෘණතාවය B වල එම අගයට වඩා අඩු ය. ($X_A < X_B$) X
= පරමාණුවේ විද්‍යුත් සෘණතාවය

III. පහත දැක්වෙන සමීකරණයෙන් AB අණුවේ A සහ B පරමාණු අතර අන්තර්- න්‍යෂ්ටික දුර (d_{A-B}) ලබාදේ.

$$d_{A-B} = r_A + r_B - c(X_B - X_A)$$

r = පරමාණුක අරය ; $c = 9 \text{ pm}$

සැ.යු: d සහ r පිකෝමීටරවලින් (pm) මනිනු ලැබේ. ($1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$)

ඉහත සඳහන් තොරතුරු පදනම් කරගෙන පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

i) A සහ B අතර σ බන්ධන වර්ගය හඳුනාගැනීමට යොදාගන්නා නම කුමක්ද ?

ii) AB අණුවෙහි භාගික ආරෝපණ (δ^+ සහ δ^-) ස්ථානගත වී ඇත්තේ කෙසේදැයි පෙන්වනු ලබන්න.

iii) AB අණුවේ ද්විධ්‍රැව සූර්ණය (μ) ගණනය කිරීමට භාවිත කරන සමීකරණය ලියා එහි දිශාව පෙන්වනු ලබන්න.

iv) පහත දැක්වෙන දත්ත උපයෝගී කරගනිමින් HI අණුවේ H - F බන්ධනයේ අයනික ස්වභාවයේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

H_2 වල අන්තර් න්‍යෂ්ටික දුර (d_{H-H}) = 74 pm

F වල විද්‍යුත් සෘණතාවය = 4.0

F_2 වල අන්තර් න්‍යෂ්ටික දුර (d_{F-F}) = 144 pm

HF වල ද්විධ්‍රැව සූර්ණය = $6.0 \times 10^{-30} \text{ C m}$

H වල විද්‍යුත් සෘණතාවය = 2.1

ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$



උසස් පෙළ 2022
විද්‍යාලීන
විචාරික

පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට
පුළුකොට දෙකොට



Chemistry

General Certificate of ADVANCED LEVEL

KELUM SENANAYAKE

B.Sc (Hon's) (U.S.J.)P.G. Dip in Edu



Like Us On Official
Facebook Fan Page

kelum senanayake - Chemistry

M kmsenanayake@gmail.com

Call : 076 - 7287752, 071-3354193